## Спектры характеристических потерь электронов дихалькогенидов молибдена

© А.Н. Тимошкин, В.Вал. Соболев, В.В. Соболев

Удмуртский государственный университет, 426034 Ижевск, Россия

E-mail: sobolev@uni.udm.ru

(Поступила в Редакцию 16 марта 1999 г. В окончательной редакции 28 июня 1999 г.)

> Впервые рассмотрены полные комплексы фундаментальных оптических функций дихалькогенидов молибдена. Установлены их энергии объемных и поверхностных плазмонов двух типов, а также корреляция энергий длинноволновых плазмонов с энергиями глубоких минимумов спектров отражения и  $\varepsilon_2 E^2$ , а также максимумов спектров фазы отражения.

Электронную структуру твердых тел в широкой области энергии экспериментально изучают по спектрам отражения, пропускания, фотоэмиссии и т.д. [1]. При этом общепринятым источником возбуждения является свет, что позволяет получить спектр поперечных компонент переходов. Продольные составляющие спектра переходов можно получить с помощью потоков быстрых заряженных частиц. Согласно теории возмущения, интенсивность передачи энергии частиц определяется функцией потерь энергии W(v, E, q), которая выражается через двойной интеграл функции от скорости v, испульса q и энергии частиц Е. Обычно на основе определенных приближений и нормировок из измеренной функции W выделяют функцию  $-Im(\varepsilon^{-1})$ , называемую функцией объемных характеристических потерь в отличие от функции поверхностных потерь:  $-Im(1 + \varepsilon)^{-1}$ .

В области сравнительно больших энергий в окрестности очень малых значений  $\varepsilon_1(E)$  и  $\varepsilon_2(E)$  спектры функций потерь содержат очень широкие и интенсивные полосы, обусловленные возбуждением всех валентных электронов. Общепринято считать, что они обусловлены объемными и поверхностными плазмонами с энергиями максимумов полос при  $E_{PV}$  и  $E_{PS}$  соответственно. Кроме них наблюдаются существенно менее интенсивные и очень узкие максимумы, связанные с возбуждением продольных компонент междузонных или экситонных переходов. Наличие последних вызывает уменьшение  $E_{PV}$  и  $E_{PS}$  по сравнению с энергией плазмонов  $E_P$  свободных электронов.

Экспериментальные методики измерения потерь W весьма непросты, а погрешность определения  $E_{PV}$  достигает  $\Delta E \approx 0.5$  eV. Поэтому особую актуальность приобретают методы расчетов спектров потерь по экспериментальным оптическим спектрам отражения. Цель настоящего сообщения — установление спектров объемных и поверхностных характеристических потерь кристаллов MoS<sub>2</sub>, MoSe<sub>2</sub>, MoTe<sub>2</sub> и особенностей корреляции структур спектров –Im( $\varepsilon^1$ ) и –Im( $1 + \varepsilon$ )<sup>-1</sup>, а также других оптических фундаментальных функций.

Дихалькогениды группы  $MoX_2$  являются полупроводниками с  $E_g$  в области 1 eV. У них сильно выражена слоистая структура. Многие годы они интенсивно изучались благодаря теоретическим предсказаниям их аномальных свойств, особенно высокотемпературной сверхпроводимости [2,3].

## 1. Метод расчетов

Полный комплекс оптических фундаментальных функций содержит пятнадцать оптических функций [4]: коэффициенты отражения R и поглощения  $\mu$ ; показатели преломления *n* и поглощения *k*; реальная  $\varepsilon_1$  и мнимая  $\varepsilon_2$ части диэлектрической проницаемости; функция  $\varepsilon_2 E^2$ , пропорциональная объединенной плотности состояний при постоянной силе осциллятора; эффективное количество валентных электронов  $n_{eff}(E)$ , участвующих в переходах до заданной энергии Е, и эффективная проницаемость  $\varepsilon_{eff}$ ; характеристические потери объемных  $(-Im\varepsilon^{-1})$  и поверхностных  $(-Im(1+\varepsilon)^{-1})$  плазмонов; фаза  $\Theta$  отраженной волны; электрооптические дифференциальные функции  $\alpha, \beta$  и  $R^{-1}dR/dE$ . Обычно весь комплекс функций рассчитывают по одному экспериментальному спектру R(E), но в очень широкой области энергии при помощи интегральных соотношений Крамерса-Кронига и аналитических функций. Метод расчета подробно описан и неоднократно применялся [4,5].

## 2. Результаты расчетов и их обсуждение

Экспериментально спектры отражения монокристаллов MoS<sub>2</sub>, MoSe<sub>2</sub>, MoTe<sub>2</sub> для поляризации  $E \perp C$ и 300 К изучены в области 1–12.5 [6], 1–30 eV [7]. На основе спектров R(E) работы [7] нами получены полные комплексы оптических фундаментальных функций этих трех соединений. В настоящем сообщении кратко остановимся только на спектрах потерь (рис. 1, 2 и таблица).

Согласно нашим расчетам, энергии объемных  $(E_{PVO})$ и поверхностных  $(E_{PVS})$  плазмонов в ряду MoS<sub>2</sub>–MoSe<sub>2</sub>–MoTe<sub>2</sub> изменяются от 22.90 до 19.95 и от 19.35 до 16.30 eV соответственно. Экспериментальные данные  $E_{PVE}$  известны только для объемных плазмонов



**Рис. 1.** Спектры  $-\text{Im}\varepsilon^{-1}(l, 23) - \text{Im}(1 + \varepsilon)^{-1}(l', 2'3')$  кристаллов MoS<sub>2</sub> (l, l'), MoSe<sub>2</sub> (2, 2'), MoTe<sub>2</sub> (3, 3') в области 0–25 eV.

MoS<sub>2</sub> и MoTe<sub>2</sub>: приближенно они равны 22.3 и 22.2 eV соответственно [2]. Оценки для энергий плазмонов в прибижении свободных электронов дают для MoX<sub>2</sub> значения в интервале 27.3-22.5 eV. Иногда упрощенно энергии  $E_{PVO}$  оценивают непосредственно по спектру  $\varepsilon_1$ при  $\varepsilon_1 \approx 0$ . Для MoX<sub>2</sub> такие оценки существенно на 0.75 (MoS<sub>2</sub>), 1.7 (MoSe<sub>2</sub>), занижают  $E_{PVO}$ : 0.5, eV (MoTe<sub>2</sub>). На основе анализа наших расчетных данных для Е<sub>РVO</sub> легко предсказать ожидаемую энергию *E*<sub>PVE</sub> для MoTe<sub>2</sub>: ~ 20 eV (она приведена в таблице в скобках). Поверхностные плазмоны МоХ<sub>2</sub> эксперименатльно не изучены. Согласно нашим расчетам, их энергии меньше объемных  $\sim$  на 3.55 (MoS<sub>2</sub>, MoTe<sub>2</sub>), 5.0 eV (MoSe<sub>2</sub>). Как и ожидалось по общей теории плазмонов [1], величина Е<sub>Р</sub> заметно больше, чем  $E_{PVO}$ . В случае MoX<sub>2</sub>  $\Delta E = E_P - E_{PVO} = 4.4$  (MoS<sub>2</sub>), 2.8 (MoSe<sub>2</sub>) и 2.5 eV (MoTe<sub>2</sub>).

Кроме рассмотренной самой интенсивной и широкой полосы в спектре объемных и поверхностных характеристических потерь наблюдается еще одна полоса в области меньших энергий  $E \approx 7-9 \,\mathrm{eV}$ , существенно менее интенсивная и узкая. Необходимо отметить, что эта полоса, как и основная полоса плазмонов, не имеет аналога в спектрах отражения и поглощения, т.е. в спектрах R,  $\varepsilon_2$ , k,  $\varepsilon_2 E^2$ . Из анализа спектров оптических фундаментальных функций кристаллов МоХ<sub>2</sub> следует, что максимум этой дополнительной полосы спектров объемных и поверхностных потерь с высокой точностью совпадает с энергией глубокого минимума функции  $\varepsilon_2 E^2$ , ярко выраженного узкого максимума для фазы отраженной волны  $\Theta(E)$  и точкой пересечения кривой  $\varepsilon_1(E)$ оси энергии ( $\varepsilon_1(E) \approx 0$ ). Он расположен ниже очень глубокого минимума отражения ~ на 0.3-0.4 eV. Эти особенности дополнительных к основной полосе потерь максимумов позволяют утверждать, что они также обусловлены чисто плазменными эффектами. Энергии длинноволновых объемных и поверхностных плазмонов (тип I) различаются всего лишь на 0.2-0.3 eV, т.е. в 10 раз меньше, чем для основных плазмонов (тип II). Экспериментально энергии плазмонов типа І приближенно оценены по спектрам потерь  $MoS_2$  (~8.7 eV) и  $MoSe_2$  (~ 8 eV) [2]. Согласно нашим оценкам, для  $MoTe_2$  полоса плазмонов типа I должна находиться в спектрах  $-Im\varepsilon^{-1}$  в окрестности 7.1 eV (это значение в таблице приведено в скобках).

Два типа плазмонов, сильно различающихся по энергии и интенсивности проявления в спектрах потерь, хорошо известны для графита [8]. Они объясняются сильно выраженной слоистой кристаллической структурой графита, разделением валентных электронов на две группы ( $\pi$ - и  $\sigma$ -электроны). Соединения группы MoX<sub>2</sub> также имеют слоистую структуру. Не случайно оптическая ось



Рис. 2. Спектры  $-\text{Im}\varepsilon^{-1}(I)$ ,  $-\text{Im}(1 + \varepsilon)^{-1}(2)$ , R(3),  $\Theta(4)$ ,  $\varepsilon_2 E^2(5)$ ,  $n_{eff}(6)$  кристаллов MoS<sub>2</sub>(a), MoSe<sub>2</sub>(b), MoTe<sub>2</sub>(c) в области 5–10 eV.

Параметр	MoTe <sub>2</sub>		MoSe <sub>2</sub>		MoS <sub>2</sub>		Графит	
	Ι	II	Ι	II	Ι	II	Ι	II
$E_P$	_	22.50	-	25.30	-	27.30	12.50	23.0
$E_{PVO}$	7.20	19.95	8.10	22.45	8.75	22.90	7.10	26.3
$E_{PSO}$	7.00	16.30	7.80	17.40	8.55	19.35	6.50	20.10
$E_{PVE}$	$(\sim 7.1)$	$(\sim 20.0)$	8.00	22.20	8.70	23.30	6.3-7.5	25-28
$E(\varepsilon_1=0)$	7.05	19.45	8.05	20.75	8.65	22.15	6.95	25.6
$E(\min R)$	7.55	-	8.40	_	9.15	_	8.3	_
$E(\min \varepsilon_2 E^2)$	7.05	-	8.05	_	8.75	_	9.9	_
$E(\max \Theta)$	7.0	-	8.1	_	8.75	_	7.29	_
N <sub>eff</sub>	10	24	12	28	9	21	1.4	6

Энергии (eV) рассчитанных плазмонов  $E_P$ ,  $E_{PVO}$ ,  $E_{PSO}$ , экспериментальных  $E_{PVE}$  и экстремумов  $\varepsilon_1$ , R,  $\varepsilon_2 E^2$  и фазы  $\Theta$  и эффективное количество валентных электронов кристаллов MoX<sub>2</sub> и графита

 $MoX_2$  и графита перпендикулярна основной плоскости образцов. Кристаллическая структура и характер межатомных взаимодействий дихалькогенидов  $MoX_2$  гораздо сложнее, чем у графита. Поэтому для  $MoX_2$  ожидается более сложная модель ориентации связующих орбиталей и участие *d*-электронов в межатомных взаимодействиях внутри отдельных смежных слоев и между ними. В связи с этим было бы интересно сравнить параметры плазмонов  $MoX_2$  и графита.

Нами аналогично кристаллам группы МоХ2 по спектру отражения в области 0-40 eV [8] рассчитан полный комплекс оптических фундаментальных функций графита. В таблице приведены наши данные, за исключением Е<sub>Р</sub>, Е<sub>РVE</sub> [9,10]. Анализ данных таблицы свидетельствует о весьма большом сходстве особенностей двух типов плазмонов двух различных групп слоистых кристаллов: МоХ<sub>2</sub> и графита. Поэтому можно утверждать, что два различных типа плазмонов должны наблюдаться у всех типов слоистых кристаллов. Степень разделения валентных электронов на две различные круппы зависит от анизотропии кристаллической решетки. Одним из самых чувствительных методов выявления этих двух групп валентных электронов является метод характеристических потерь, особенно метод, основанный на расчетах из оптического спектра отражения.

Энергии максимумов типа I и II спектров  $-Im\varepsilon^{-1}$ и  $-\text{Im}(1+\varepsilon)^{-1}$  кристаллов MoX<sub>2</sub> различаются  $\sim$  на 3.5-5 (II) и  $0.2 \,\mathrm{eV}(\mathrm{I})$ . В области энергии  $E < 7 \,\mathrm{eV}$ спектры потерь содержат много очень слабых и узких пиков, положение которых в спектрах поверхностных и объемных потерь совпадает с точностью до 0.01 eV. Эти пики обусловлены прямыми междузонными и экситонными переходами. Сопоставление спектров потерь и  $\varepsilon_2$ для MoX<sub>2</sub> свидетельствует о том, что энергии пиков потерь превышают энергии пиков  $\varepsilon_2 \sim$  на 0.5–1 eV в области E > 2.5 eV и почти совпадают при меньших энергиях. Анализ этих данных показывает, что энергия продольно-поперечного расщепления переходов очень мала —  $\Delta E < 0.05 \,\mathrm{eV}$  для  $E < 2.5 \,\mathrm{eV}$  и увеличивается с ростом энергии примерно на порядок в области больших энергий.

Итак, впервые установлены два типа поверхностных и объемных плазмонов кристалов MoS<sub>2</sub>, MoSe<sub>2</sub>, MoTe<sub>2</sub>,

близость по энергиям длинноволновых плазмонов, минимума  $\varepsilon_2 E^2$ , максимума  $\Theta(E)$ ,  $E(\varepsilon_1 = 0)$  и резкого минимума R(E) при большой аналогии с графитом. Тем самым известное четкое деление валентных электронов и межатомных взаимодействий на две различные группы у графита доказано и для существенно более сложных слоистых кристаллических структур группы MoX<sub>2</sub>. Модель двух различных групп валентных электронов, видимо, характерна для слоистых и сильно анизотропных кристаллов. Вероятность осуществления этой модели у конкретных кристаллов можно определить по интенсивности длинноволнового плазмона. Детальный анализ спектра функции  $n_{eff}(E)$  поможет количественно разделить валентные электроны на две различные группы участвующих в переходах до данной энергии E.

Работа выпонена при поддержке Центра фундаментального естествознания при С.-Петербургском университете.

## Список литературы

- Д. Пайнс. Элементарные возбуждения в твердых телах. Мир, М. (1965). 382 с.; D. Pines. Elementary excitations in solids. W.A. Benjamin. N.Y.–Amsterdam (1963). 340 p.
- [2] A.D. Yoffe. Festkorperprobleme 13, 1 (1973).
- [3] В.В. Соболев., В.В. Немошкаленко. Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Электронная структура дихалькогенидов редких металлов. Наукова думка, Киев (1990). 293 с.
- [4] В.В. Соболев., В.В. Немошкаленко. Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Электронная структура полупроводников. Наукова думка, Киев (1988). 423 с.
- [5] В.В. Соболев, В.Вал. Соболев. ФТТ **36**, *9*, 2560 (1994).
- [6] В.В. Соболев, В.И. Донецких, А.А. Опаловский, В.Е. Федоров. ФТП 5, 6, 1025 (1971).
- [7] A.R. Beal, H.P. Hughes. J. Phys. C12, 5, 881 (1979).
- [8] E.A. Taft, H.R. Philipp. Phys. Rev. A138, 1, 197 (1965).
- [9] J.G. Carter, R.H. Huebner, R.N. Hamm, R.D. Birkhoff. Phys. Rev. A 137, 2, 639 (1965).
- [10] F.R. McFeely, S.P. Kowalczyk, L. Ley, R.G. Cavell. Phys. Rev. B9, 12, 5268 (1974).